



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012144409/14, 18.03.2011

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:  
19.03.2010 ДК РА201070112

(43) Дата публикации заявки: 27.04.2014 Бюл. № 12

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на  
национальной фазе: 19.10.2012(86) Заявка РСТ:  
ДК 2011/050090 (18.03.2011)(87) Публикация заявки РСТ:  
WO 2011/113442 (22.09.2011)

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО  
"Юридическая фирма Городиский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):

**КОЛОПЛАСТ А/С (ДК)**

(72) Автор(ы):

**ЭДВАРДСЕН Хенрик (ДК),  
ХАНСЕН Микаэль (ДК)****(54) БАЗОВАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ УХОДА ЗА СТОМОЙ С ФОРМУЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ****(57) Формула изобретения**

1. Базовая пластина, предназначенная для сборного устройства для ухода за стомой, причем базовая пластина содержит по меньшей мере один слой подкладки, на проксимальной стороне которого расположен наружный клеевой слой, причем наружный клеевой слой окружает внутренний клеевой слой, также расположенный на проксимальной стороне по меньшей мере одного слоя подкладки, указанный внутренний клеевой слой окружает сквозное отверстие базовой пластины, определяющее центральную ось А-А, где по меньшей мере часть слоя подкладки, на котором расположен внутренний клеевой слой, является растяжимой в радиальном направлении относительно центральной оси А-А.

2. Базовая пластина по п.1, где  $\tan(\delta)$  внутреннего клеевого слоя больше, чем  $\tan(\delta)$  наружного клеевого слоя.

3. Базовая пластина по п.1 или 2, где по меньшей мере часть слоя подкладки, на котором расположен внутренний клеевой слой, содержит излишек материала, позволяющий слою подкладки и внутреннему клеевому слою быть растянутым в радиальном направлении относительно центральной оси А-А.

4. Базовая пластина по п.1 или 2, где слой подкладки, на котором расположен внутренний клеевой слой, содержит рельефные выступы.

5. Базовая пластина по п.1 или 2, где слой подкладки, на котором расположен внутренний клеевой слой, содержит по меньшей мере одну кольцевую канавку,

окружающую сквозное отверстие.

6. Базовая пластина по п.1 или 2, где по меньшей мере часть слоя подкладки, на котором расположен внутренний клеевой слой, характеризуется пластичностью, которая равна или превышает пластичность внутреннего клеевого слоя.

7. Базовая пластина по п.1 или 2, где внутренний клеевой слой расположен на слое подкладки, который отличается от слоя подкладки, на котором расположен наружный клеевой слой.

8. Базовая пластина по п.1 или 2, где слой подкладки способен растягиваться в радиальном направлении на 1-10 мм, предпочтительно на 3-6 мм.

9. Уплотнительная прокладка, содержащая формуемый клеевой слой, расположенный на проксимальной стороне по меньшей мере одного слоя подкладки, причем формуемый слой подкладки окружает сквозное отверстие базовой пластины, которое определяет центральную ось А-А, где по меньшей мере часть слоя подкладки, на котором расположен формуемый клеевой слой, является растяжимой в радиальном направлении относительно центральной оси А-А.

RU 201214409 A

RU 201214409 A